(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-45024

(43)公開日 平成6年(1994)2月18日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01R 11/01	•	7354-5E		
G 0 2 F 1/136	500	9018-2K	•	·
H01B 5/16				
H01R 9/09	С	6901-5E		• .

審査請求 未請求 請求項の数2(全 3 頁)

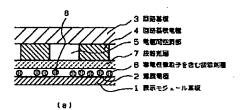
(21)出願番号	<b>特願平4-195198</b>	(71)出願人	000004455
			日立化成工業株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)7月22日		東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
		(72)発明者	小林 宏治
			茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化
,	•		成工業株式会社五所宮工場内
		(72)発明者	松岡 寛
	•		茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化
. "			成工業株式会社五所宮工場内
		(72)発明者	太田 伸一
	•		茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化
			成工業株式会社五所宮工場内
•		(74)代理人	弁理士 若林 邦彦
			最終頁に続く

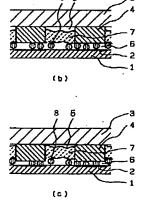
(54) [発明の名称] 異方導電性接着フィルム

## (57)【要約】

【目的】 隣接する回路間の短絡を防止し、高精細な接続が可能な異方導電性接着フィルムを提供すること。

【構成】 導電性の微粒子を絶縁性樹脂中に均一分散してなる異方導電性フィルムの少なくとも片面に、前記絶縁性樹脂より相対的に低い溶融粘度を有する接着剤層を設ける。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性の微粒子を絶縁性樹脂中に均一分 散してなる異方導電性フィルムにおいて、前記異方導電 性フィルムの少なくとも片面に、前記絶縁性樹脂より相 対的に低い溶融粘度を有する接着剤層を設けたことを特 徴とする異方導電性接着フィルム。

【請求項2】 異方導電性フィルムの膜厚が導電性の微 粒子の粒径とほぼ同一である請求項1記載の異方導電性 接着フィルム。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示モジュール等 の電極と相対峙させた回路基板の電極を接続固定するの に用いられる異方導電性接着フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子部品の小型化、薄型化、高性 能化が進んでおり、それと共に経済的な高密度実装技術 の開発が活発に行われている。例えば、液晶表示モジュ ール (LCD) とTAB(Tape Automated Bonding)もし くはFPC(Flexible PrintedCircuit)基板等の微細電 20 極同士を接続するに際し、異方導電性接着フィルムを相 対峙させた電極間に挟み、加熱加圧することにより複数 の電極を一括接続する方法が行われつつある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】近年、液晶表示モジュ ール等の高精細化が進み、従来の電極ビッチ200 um (5本/mm) 程度から100 μ以下 (10本/mm以 上) が要求されてきている。これに伴い、異方導電性接 着フィルムも従来の電極間の電気的接続と接着のみでな く、導電性微粒子の凝集による電極間ショートに対して 30 も特性の向上が求められている。従来の方法では接続時 の熱と圧力により回路基板の電極下の導電性微粒子を含 んだ樹脂層が溶融し、回路基板の電極間スペースに流動 し、液晶表示モジュール等の電極と回路基板の電極が導 電性微粒子により電気的接続が得られていたが、回路基 板の電極間スペースに流入した接着剤に含まれる導電性 微粒子が特に樹脂だまりや流動先端等に凝集し、これよ り電板間がショートするといった問題があった。

【課題を解決するための手段】本発明はかかる課題を解. 40 決するためになされた。本発明者らは本課題を解決する ために異方導電性接着フィルムによる接続プロセスにつ いて詳細に検討した。現在、実際に供試されている異方 導電性接着フィルムは、略々20μm程度の膜厚をもつ エポキシ系等の樹脂中に5~10μm程度の導電性微粒 子を分散させたものが多い。これを液晶表示モジュール 等の基板上に形成された薄膜電板(ITO, A1等)と TAB、FPC等の回路基板の電極との間に挟持し、両 基板の電極の位置合わせを行った後、熱圧着をするプロ

8~35μm厚さの銅箔にスズ等のメッキを施したもの が多用されているが、その電極間は銅箔がエッチアウト されて空洞部となっている第1図に本発明の、第2図に 従来例の場合について概略を示したが、熱圧着時は回路 基板3の電極部分4接する接着剤にまず熱が伝わり溶融 する。加圧によってこの溶融した接着剤は、含まれてい る導電性微粒子と共に回路基板の空洞部5へと流動して いく。加圧が進み回路基板の電極部分4と表示モジュー ルの基板1上の薄膜電極2との距離が導電性微粒子の粒 10 径と同じになると粒子は両電極間の加圧力により電極間 に保持され、接着剤のみが回路基板の電極間空洞部5に 流動する。

【0005】従って、従来方法では圧着初期から両電極 間の距離が導電性微粒子の粒径と同じになるまで回路基 板の電極間空洞に流入した導電性微粒子の凝集が電極間 ショートの原因になっていることが分かる。特に、電極 間空洞部の流動先端等にこの凝集が多いことから、加圧 初期、換言すれば異方導電性接着フィルムの回路基板側 に接する部分に含まれている導電性微粒子が問題である ことが明らかとなった。そこで、本発明者らは、回路基 板に接する側は導電性微粒子を含まない接着剤層である。 2 槽構成の異方導電性接着フィルムを用いることで所望 の目的を達成することを見出した。この時、導電性微粒 子を含まない接着剤層の方が、接続時の温度に於ける溶 融粘度が異方導電性フィルム本体の溶融粘度より低いこ とが重要である。なぜならば、本発明を達成するために は、接続時に導電性微粒子を含まない接着剤層が先に回 路基板の電極間スペースに流動しなければならないから である。もし異方導電性フィルム本体の方が溶融粘度が 低い場合には、表示基板に接する側からの流動が起こ り、好ましくない。また、上記接続メカニズムにより異 方導電性フィルム本体の膜厚を導電性微粒子の粒径と略 々同一にすれば導電性微粒子の回路基板の電極間ベース への流入は一切なく、電極間は当初のフィルムの導電性 微粒子の分散状態が保持されるので、本発明の完全な実 施が可能となる。 なお、接着剤の種類や導電粒子の 径、種類等は上記の説明に用いたものに限定されないこ とは本発明の趣旨を見れば明確である。

[0006]

【実施例】エポキシ系接着剤Aに導電性微粒子として平 均粒径が10μmのNi, Auメッキを施したプラスチ ック粒子を2 v o 1 %含んだ厚さ10 μの接着フィルム を離型フィルム上に流延成形し、その上に導電性微粒子 を含まないエポキシ系接着剤Bを15 um流延成形して 2層の異方導電性接着フィルムを作成した。接着剤Aと 接着剤Bの160℃での粘度を硬化剤を除いて測定した ところ接着剤Aは接着剤Bの粘度の1.8倍であった。 これを接着剤Aが表示基板側に配置されるように、ガラ ス基板上にITO電極が70μmピッチで形成された表 セスが一般的である。このとき回路基板の電極は略々1 50 示基板と、75 umポリイミドフィルム上に25 uの銅

(3)

箔  $(Sn \times y)$  キ品)の電極が $70 \mu m$  ピッチで形成された FP C回路基板の間に挟み、160 %、 $20 kg/cm^2$ 、20 seco 燃圧着条件で接続した。

【0007】比較のため、エポキシ系接着剤Aに℃微粒子として、平均粒径が10μmのNi, Auメッキを施したプラスチック粒子を2vol%含んだ厚さ25μの接着フィルムを離型フィルム上に流延成形し、実施例に用いた表示基板とに挟持し、実施例と同条件で接続した。実施例、比較例、各々160本の電極をもつ基板5枚について接続抵抗と回路間のショートを測定したとこ 10ろ、接続抵抗は実施例、比較例共に同レベルの平均1.6Ωであったが、回路間のショートは実施例では0であったのが、比較例では5枚の基板共20~50か所のショートが見られた。

[0006]

【発明の効果】本発明によれば、高精細度の液晶表示モ

ジュールと回路基板の接続がショートの恐れなく行うことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

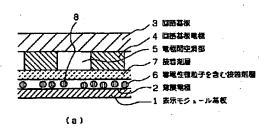
【図1】本発明による接続時の様子を示す概略図。

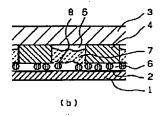
【図2】比較のため示した従来例の場合の接続の様子を 示す概略図。

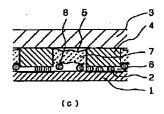
#### 【符号の説明】

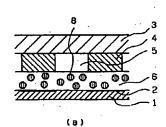
- 1 表示モジュール基板
- 2 表示基板上の薄膜電極
- 0 3 回路基板
  - 4 回路基板上の電板
  - 5 回路基板上の電極間空洞部
  - 6 導電性微粒子を含む接着剤層
  - 7 導電性微粒子を含まない接着剤層
  - 8 導電性微粒子

[図1]

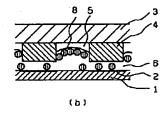


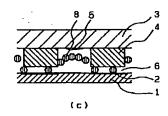






【図2】





フロントページの続き

(72)発明者 伊藤 達夫

茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化 成工業株式会社五所宮工場内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.